# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

04076946

**PUBLICATION DATE** 

11-03-92

APPLICATION DATE

19-07-90

APPLICATION NUMBER

: 02189491

APPLICANT: FUJITSU LTD;

INVENTOR: YAMASHITA KOICHI;

INT.CL.

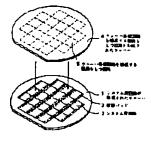
: H01L 27/00 H01L 25/00 H01L 25/04

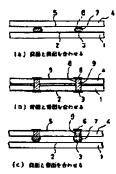
H01L 25/065 H01L 25/07 H01L 25/18

TITLE

: WAFER INTEGRATED CIRCUIT

DEVICE





ABSTRACT: PURPOSE: To facilitate the manufacture of a circuit and improve yield rate by forming a circuit for system and a circuit, which has the function of a wafer integrated circuit, on different wafers.

> CONSTITUTION: This comprises a wafer 1, where circuits 2 for system and connection pads 3 for the circuits for system are made, and a wafer 2, where circuits 5 which have the functions of constituting a wafer integrated circuit are made at the face opposed to the wafer 1. Through they are not shown in the circuits 5 which have the functions of constituting the wafer integrated circuit, connection pads 6 are provided at the positions conforming to the connection pads 3. The wafer 2, where the circuits 2 are formed, and the wafer 4, where the circuits are formed, are put on the other with the faces, where those circuits 2 and 5 are formed, opposed to each other, and both connection pads are connected by bumps 7 at the opposed faces.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

1

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### 平4-76946 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

Int. Cl. 5 H 01 L 27/00 25/00 25/04 25/065 25/07 25/18

庁内整理番号 識別記号 7514-4M 7638-4M 301 B

A

❸公開 平成4年(1992)3月11日

7638-4M 7638-4M

25/08

審査請求 未請求 請求項の数 4

(全6頁)

分発明の名称 ウエーハ集積回路装置

> ②特 顧 平2-189491

願 平2(1990)7月19日

者 ②発 明 山 下 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

富士通株式会社 の出 顔 人

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

79代 理 人 弁理士 柏谷 昭司 外1名

# 1. 発明の名称

י ברוברונה בו בוסרופוים

ウェーハ集積回路装置

#### 2. 特許請求の範囲

(1). システム用回路(2)が形成されたウエー ハ(1)と、ウエーハ集積回路を構成する機能を もつ回路(5)が形成されたウエーハ(4)から なり、両ウエーハの該回路(2)、(5)が相互 に接続されることによりシステムが実現されてい ることを特徴とするウェーハ集積回路装置。

(2). システム用回路(2)が形成されたウェー ハ(1)と、ウエーハ集積回路を構成する機能を もつ回路(5)が形成されたウエーハ(4)から なり、それらが前面と前面、背面と背面、あるい は、前面と背面を対向させて積層され、両ウェー ハの該回路(2)、(5)が相互に接続されるこ とによりシステムが実現されていることを特徴と するウエーハ集積回路装置。

(3)、システム用回路(2)が形成されたウエー ハ(1)と、ウエーハ集積回路を構成する機能を

もつ回路が形成された複数のウエーハまたはチッ プ(4、10)が積層され、それらの回路間が相 互に接続されることによりシステムが実現されて いることを特徴とするウエーハ集積回路装置。

(4). システム用回路 (2) が形成されたウエー ハ(1)と、配線のみが形成されているウエーハ (4)と、ウエーハ集積回路を構成する機能をも つ回路が形成されたチップまたはウエーハ(1 0.) が積層され、それらの回路間が相互に接続さ れることによりシステムが実現されていることを 特徴とするウエーハ集積回路装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔檀要〕

カエーハ集積回路装置に関し、

汎用DRAMの大量生産によるコストメリット を生かして、組立コストをさらに低減したウエー ハ集積回路装置を提供することを目的とし、

システム用回路が形成されたウエーハと、ウエ 一ハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成さ れたウエーハからなり、両ウエーハの該回路が相

互に接続されることによりシステムが実現される ように構成した。

また、システム用回路が形成されたウェーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成されたウェーハからなり、それらが前面と前面、背面と背面、あるいは、前面と背面を対向させて積層され、両ウェーハの移回路が相互に接続されることによりシステムが実現されるように構成した。

また、システム用回路が形成されたウェーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成された複数のウェーハまたはチップが積層され、それらの回路間が相互に接続されることによりシステムが実現されるように構成した。

そしてまた、システム用回路が形成されたウエーハと、配線のみが形成されているウエーハと、ウエーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成されたチップまたはウエーハが積層され、それらの回路間が相互に接続されることによりシステムが実現されるように構成した。

中に欠陥をもつ領域が存在しても、欠陥をもたない集積回路、あるいは欠陥をもたない領域の素子を用いて、システム全体を正常に動作させるような欠陥教済技術を導入しなければならない。

# 〔従来の技術〕

近年、ウェーハ集積回路技術を用いて、汎用 D R A M コアにネットワーク形成用 ロジックを付加 することによってウェーハ上にネットワークを構成したウェーハ 集積回路装置が開発されている (雑誌「電子材料」 1989年6月号p.71~75参照)。

これはDRAM本来の工程だけで製造できるために、例えば、レーザ光による配線の接続や断線、あるいは、フローティングゲートによる配線経路の選択等の欠陥迂回方法に比較して、量産性やコストの点で非常に有利である。

#### 〔発明が解決しようとする課題〕

しかし、この方法は、I 枚のウエーハにDRA Mとネットワーク形成用ロジックを形成していた ため、コストの面から汎用DRAMチップと比較 〔産業上の利用分野〕

本発明は、ウェーハ集積回路装置に関する。

従来の半導体集積回路装置においては、ウェーハ全体に一連の製造工程を施し、1枚のウェーハ上に多数の素子からなる集積回路装置を複数個形成した後、集積回路装置ごとのチップとして切り難し、個々のチップを用いて半導体装置を形成するのが過例であった。

しかし、本発明の対象であるウェーハ集積回路 装置は、ウェーハ上に形成された複数の集積回路 装置を個々のチップに切り離さず、ウェーハ上に 形成した全チップ、あるいはその中の複数特定チップを用いて構成する大規模集積回路である。

このウェーハ集積回路装置は、チップごとに切り削す場合に比べて実装密度を高くでき、組立コストを低減できる等多くの利点を有しているが、半導体装置の製造工程における歩留りの現状からみて、ウェーハ上に形成された全ての集積回路装置が正常に動作する可能性はきわめて低いため、欠陥をもつ集積回路装置あるいは集積回路装置の

した場合、特定用途向けのメモリチップを製造する場合と同様に、大量生産によるコストメリットを充分に実現することができない。

本発明は、この点に鑑み、汎用DRAMの大量 生産によるコストメリットを生かして、組立コストをさらに低減したウェーハ業積回路装置を提供 することを目的とする。

#### (課題を解決するための手段)

本発明にかかるウェーハ集積回路においては、 システム用回路が形成されたウェーハと、ウェー ハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成され たウェーハからなり、両ウェーハの該回路が相互 に接続されることによりシステムが実現される構 成を採用した。

また、システム用回路が形成されたウェーハと、 ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形 成されたウェーハからなり、それらが前面と前面、 背面と背面、あるいは、前面と背面を対向させて 極層され、両ウェーハの該回路が相互に接続され ることによりシステムが実現される構成を採用し

# 特期平4-76946 (3)

た。

また、システム用回路が形成されたウェーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成された複数のウェーハまたはチップが積層され、それらの回路間が相互に接続されることによりシステムが実現される構成を採用した。

また、システム用回路が形成されたウエーハと、配線のみが形成されているウエーハと、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路が形成されたチップまたはウエーハが積層され、それらの回路間が相互に接続されることによりシステムが実現される構成を採用した。

#### (作用)

システム用回路とウエーハ集積回路の機能を持つ回路を別のウエーハ上に形成するため、それぞれのウエーハを製造するに際して、それぞれに最適の製造工程を選択することができ、システム用回路の大量生産によるコストメリットと、ウエーハ集積回路を構成する機能を有する回路の製造容易性を兼ね備えることができる。

このウェーハ集積回路装置において、システム 用回路 2 は、例えば、汎用 D R A M であり、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路 5 は、ウェーハ集積回路を構成する回路間の接続を決定するネットワーク用回路、使用するメモリチップにのみ電源を供給する機能を有するメモリチップ供給用パワースイッチ、配線等である。

そして、組立に際しては、両ウエーハ1、4が 位置合わせして積層され、それぞれの回路の接続 パッドが適宜接続されて、全体としてウェーハ集 積回路装置を構成する。

第2図(a)、(b)、(c)は本発明のウェーハ集積回路装置のウェーハ間の具体的な接続構造を示す断面図である。

この図中の符号は、7がパンプ、8が貫通孔、9が導体である他は、第1図において同符号を付して説明したものと同じものである。

#### 第1具体例(第2図(a))

この例においては、システム用回路 2 が形成されたウェーハ 1 と、ウエーハ集積回路を構成する

また、これらのウェーハを積層して配置し、その回路の間を相互に接続することによって回路間の接続距離を最短にすることができ、信号の伝播選延時間を最小に抑えることができる。

### (実施例)

以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明す z

#### (1)第1実施例

第1図は、本発明のウエーハ集積回路装置の第 1実施例の構成図である。

第1図中の1はシステム用回路が形成されたウェーハ、2はシステム用回路、3はシステム用回路の接続パッド、4はウエーハ、5はウステムの関係をもつ回路が形成されたウェーハ、5はウェーハ4のウェーハは対向可に形成対のであるでは、対エーハ集積回路を構成する機能をもっての、ウェーハ集積回路を構成する機能をあった。この、ウェーハ集積回路を構成が、接続パッド6が設けられていると整合する位置に接続パッド6が設けられている

機能をもつ回路 5 が形成されたウェーハ 4 が、それらの回路 2 、 5 が形成されている面(前面)どうしを対向させて積層し、その対向面において双方の接続用パッドをバンプ 7 によって接続することによってウェーハ集積回路装置が構成されている

#### 第2具体例(第2図(b))

この例においては、システム用回路 2 が形成されたウェーハ1 とウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路 5 が形成されたウェーハ4 を、それらの回路 2、5 が形成されている面向させて積 層 6 との側に向け、それらの背面を対向させて積 6 といってが加工等によって双方の接続パッド3、6 とウェーハ1、4 を貫通する孔 8 を設け、この孔 8 の中に低融点金属や接続することによって、ウェーハ集積回路装置が構成されている。

この場合、ウエーハ1、4に孔を設けることに 代えて、イオン往入等によってウエーハ中に不純 物を導入してウエーハの背面まで進する低抵抗の 専電路を形成し、この導電路が相対する部分で接続することによって、回路相互間を接続すること もできる。

# 第3具体例(第2図(c))

この例においては、システム用回路2が形成されたウェーハ1のこの回路2が形成された例(前面)と、ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路5が形成されたウェーハ4のこの回路が形成されていない例(背面)とを対向させ、第1具体例と、第2具体例において用いた接続構造を採用して、両ウェーハの回路間を接続することによってウェーハ集積回路が構成されている。

この場合、ウエーハ1とウエーハ4を逆にすることも可能であるが、集積度が高く、歩留りが厳格なシステム用回路が形成されてたウェーハに貫通孔を設けるのは危険であるから、比較的スペース的に余裕があり、より安全なウエーハ業積回路を構成する機能をもつ回路5が形成されたウェーハ4に貫通孔を設けることが望ましい。

本実施例においては、汎用メモリ等のシステム

ウェーハ集積回路を構成する機能をもつ回路については、チップレイアウトから考えても、余裕があるから、歩留りを高く保つことが可能で、電源ラインは必要に応じて幅広くとり、メモリチップの電源を制御するパワースイッチの領域も充分な大きさをとることが可能である。

両ウェーハに形成された回路、例えば、汎用大容量メモリと、プロセッサはウェーハに対して垂直方向の最短距離で接続されるから、 その間の信号の伝達遅延時間を最小にすることができる。

## (2)第2実施例

第3図(a)、(b)は本発明の第2実施例の 構成図である。

第3図(a)は斜視図、(b)はその断面図である。

この図中の符号は、10がプロセッサチップ、 11がパンプである他は第1図、第2図において 説明したものと同じである。

この実施例は、集積回路の性能を重視したもので、システム用回路である汎用メモリ2が形成されたウェーハ1に、配線5が形成されたウェーハ4を積層し、さらに、高速プロセッサチップ10を積層して、それらのウェーハ1、4とチップ10の間を前記の接続構造によって接続することによってウェーハ集積回路が構成されている。

この場合、上記の高速プロセッサチップ 1 0 は 必要に応じてウエーハとして構成することもでき る。

このウエーハ集積回路においては、プロセッサ チップ10内にウエーハ集積回路のネットワーク 用回路を搭載するが、このプロセッサ 1 0 と大容量メモリ 2 は、ウエーハに対して垂直方向に最短距離で接続されていること、および、プロセッサチップ 1 0 とメモリウエーハ 1 の間にある配線用ウエーハ 4 はそのウエーハ上に素子を持たないために、ウエーハ基板や配線、層間絶縁膜のパラメータを最適化することが可能である。

また、配線ウェーハ4にはトランジスタなどを 形成しないため、配線のみの工程で誘むために、 コスト面でも有利である。

チップレイアウトから考えると配線用回路には 余裕があるから、歩留りを高く保つことが可能で、 電源ラインは必要に応じて幅広くとることができ、 メモリチップの電源を制御するパワースイッチの 領域も充分に大きくすることができる。

上記説明において、ウエーハ1、4について、ウエーハをそのまま完全な形で使用するものとして図示、説明したが、本発明はそれに限定されることなく、ウエーハの一部を採用してウエーハ集

# 特閒平4-76946 (5)

積回路を構成する場合も含まれる。

また、前記実施例においては、ウエーハ集積回路を形成するシステムをメモリに限定したが、本発明によれば、例えば、アレイプロセッサ等他の回路でも上記と同様の効果を奏することは明らかである。

#### (発明の効果)

本発明によると、システム用回路とウェーハ集 積回路の機能を持つ回路を別のウェーハ上に形成 するため、それぞれのウェーハを製造するに際し て、それぞれに最適の製造工程を適用することが できる。

すなわち、システム用回路の、 最先端の積級な 製造工程を用いた大量生産によるコストメリット と、ウェーハ集積回路を構成する 機能を有する回 路の、熟成した製造工程を用いることによる高い 歩留りと製造容易性を利用することができる。

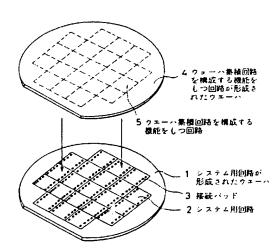
また、これらのウェーハを積層して配置し、その回路の間を最短距離で相互に接続することによって信号の伝播遅延時間を最小に抑えることがで

きる.

# 4. 図面の簡単な説明

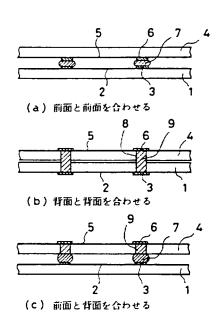
第:図は本発明のウエーハ集積回路装置の第1 実施例の構成図、第2図(a)、(b)、(c) は本発明のウエーハ集積回路装置のウエーハ間の 具体的な接続構造を示す断面図、第3図(a)、 (b)は本発明のウエーハ集積回路装置の第2実 施例の構成図である。

1 …システム用回路が形成されたウェーハ、 2 …システム用回路、 3 …システム用回路の 接続パッド、 4 …ウェーハ集種回路を構成する機能をもつ回路が形成されたウェーハ、 5 …ウェーハ 4 のウェーハ 1 に対向する面に形成された、 ウェーハ集種回路を構成する機能をもつ回路の 接続パッド、 7 …バンプ、 8 …買通孔、 9 …導体、 1 0 …プロセッサチップ、 1 1 …バンプ



本発明のウェーハ銀積回路装置の第1 実施例の構成図

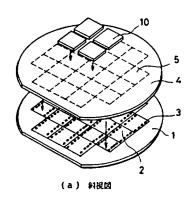
第 | 図

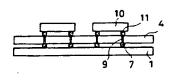


本発明のウエーハ集権回路装置のウエーハ間の 具体的な接続構造を示す断面図

第2図

# **預開平4-76946 (6)**





( b ) 断面図 本免明のウェーハ集積回路装置の第2実施例の構成図

第3図